

新学術領域研究 「原子層科学」 物性班
原子層作製技術 講習会



日時：平成 25 年 12 月 4 日（水）13:00 頃 ～ 12 月 5 日（木）12:30 頃

場所：東京大学 生産技術研究所 町田研究室
東京都目黒区駒場 4-6-1（井の頭線 駒場東大前駅より徒歩 7 分）

対象：新学術領域「原子層科学」に所属する研究室の教職員・研究員・大学院生
原則として 1 グループ 1 名まで。初心者・未経験者も可。

内容：メカニカル劈開法によるグラフェンの作製手法を見学・体験する。
比較的初歩的な技術を中心に講習する予定。
交流のため、ミニ研究会・懇親会も開催する。

登録：添付のエクセルファイルに記載して、mlab@iis.u-tokyo.ac.jp へ送付して下さい。
申し込み締め切り：平成 25 年 10 月 31 日(木)

主催者・問い合わせ先：

東京大学生産技術研究所

町田友樹（准教授）tmachida@iis.u-tokyo.ac.jp

増淵寛（特任助教）msatoru@iis.u-tokyo.ac.jp